

1. Пристрій для одержання вуглецевих наноструктур, що містить корпус, заповнений робочою рідиною, позитивний електрод у вигляді ряду електродів і негативний електрод, які з'єднані з джерелом напруги, патрубки для підведення та відведення робочої рідини, при цьому позитивні електроди встановлені з можливістю переміщення, який відрізняється тим, що корпус має форму циліндричної поверхні, а негативний електрод, виконаний у вигляді змінних патрубкоподібних вставок з різною товщиною стінок.
2. Пристрій для одержання вуглецевих наноструктур за п. 1, який відрізняється тим, що у вставок товщина стінок збільшується по ходу руху позитивних електродів.
3. Пристрій для одержання вуглецевих наноструктур за п. 1, який відрізняється тим, що між вставками розміщені електроізолюючі прокладки, а внутрішня поверхня корпусу виконана з електроізоляцією.